



INDICATIONS FOR USE

1. Veneers
2. Crowns
3. Inlays
4. Onlays
5. Partial crowns

6. Crown or splinted crown on top of an implant abutment

PREPARED DESIGN

When designing restorations, the following preparation guidelines and minimum dimensions should be maintained:

Preparation guidelines for all-ceramic restorations
1) Prepare margins with deep chamfer or rounded shoulder. (Fig. 1)
2) Avoid having margins in direct occlusal contact with the opposing tooth.
3) Antagonist contacts must be taken into consideration.
4) The incisal edge of the preparation should be at least 1.0 mm (milling tool geometry) in order to permit optimum milling during CAD/CAM fabrication.

Veneers (Fig. 2)
1) The preparation should be located in the enamel.
2) The margin in the cervical and/or labial area by 0.6 mm, and the incisal edge by 0.7 mm.

Anterior crown (Fig. 3)
1) Width of the shoulder/chamber should be at least 1.0 mm.
2) Reduce the vestibular and/or oral area by approx. 1.5 mm.
3) Reduce the vestibular and/or oral area by approx. 1.2 mm.

Inlay (Fig. 4)
1) A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure area.
2) Do not prepare undercutts.

3) Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the long axis of the tooth.
4) All internal edges and angles should be rounded.

Onlays (Fig. 5)
1) A preparation depth of at least 1.0 mm and an isthmus width of at least 1.0 mm must be observed in the fissure area.
2) Do not prepare undercutts.

3) Ensure that the cavity walls form an angle of 6° with the long axis of the tooth.
4) All internal edges and angles should be rounded.

Posterior crown (Fig. 6)
1) Reduce the anatomical shape and observe the stipulated minimum thickness.
2) Width of the shoulder/chamber should be at least 1.0 mm.
3) Reduce the incisal crown third – in the occlusal area by approx. 1.5 mm.

CAD/CAM PROCESSING
Please refer to respective instructions of the milling unit.

Blocks can be processed with authorized CAD/CAM systems.

FINISHING AND POLISHING
Remove the sprue and try the final restoration. When necessary, adjust proximal and occlusal contacts.

Initial LiSi Block can be either milled and polished or milled, glazed and fired.

Polishing
Finish and polish using suitable grinding instrument, low rotation speed and light pressure.

Pay attention to margins and contact points when polishing the restoration.

Overheating of the glass-ceramic must be avoided.

Clean the restoration before cementing.

GLAZE AND STAINING (Optional)

For glazing, staining and/or layering, please use our dedicated GC Initial Lustre Pastes NFO/NF*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SGIN* for best results.

Note:
• Please follow the manufacturers' instructions for use for the materials of glazing and staining.

• For glazing please use maximum micro-layer thickness of 0.5-1.0 µm.

• When firing, do not heat or cool the restorations too quickly. Rapid change in temperature could break the material. When firing, a proper furnace tray (honeycomb tray) and support pin (in combination with the GC Initial Firing Foam) should be used.

CEMENTATION

1. Remove the baking protocol

1.1 Apply hydrofluoric acid (5-9%) for 20 seconds to the inner surfaces of the restoration.

1.2 Wash with spray or an ultrasonic cleaner and dry.

1.3 Condition the etched surfaces with a silane coupling agent such as CERAMIC PRIMER II or G-MULTI PRIMER and allow it to dry.

Note:
• Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must not be applied to the skin.

• Phosphoric acid (35-37%) can also be used for the purpose of cleaning the surface, preferably scrubbing with a microbrush for 10-15 seconds.

2. Cementing

Cement with an adhesive resin cement (such as G-CEM LinkForce) or a self-adhesive resin cement (such as G-CEM ONE).

Note:
• For the use of CERAMIC PRIMER II, G-MULTI PRIMER, G-CEM LinkForce or G-CEM ONE, refer to the respective instructions for use.

• In case the preparation is non-retentive, an adhesive resin cement (such as G-CEM LinkForce) or G-CEM ONE in combination with G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER is preferred.

SHADE
HT: (High Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1
LT: (Low Translucency) A1, A2, A3, A3.5, B1
BL: (One bleach shade)

SIZE
14

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature (4-25°C / 39-77.0°F) away from direct sunlight and high humidity.

CAUTION
1. If any of the chemicals contained in the product may cause sensitivity in some people, if any such reaction appears experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

2. Not suitable for patients with:

• Severely reduced residual function

• Parafuncions (e.g. suffering from bruxism)

3. Restorations should not be bleached with alumina or glass beads.

4. Do not use non-designated material.

5. For use as indicated.

6. Protection against physical agents (PPG) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

7. When grinding the restorations, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of dust.

8. Do not re-use. Milling partially or fully processed blocks will result in an inaccurate restoration.

*Some products referenced in the present IFU may not be available in some regions. Please contact your local GC office for further information.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to ADR. Always familiarize yourself with the safety data sheet available at:

<http://www.gceurope.com>

or for The Americas:

<http://www.gcamerica.com>

They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EU/DAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) or contact us at Regulatory@gc-dental.com

Undesired effects: Reporters:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or side effects experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

<http://www.gcamerica.com> as well as to our internal vigilance system: vigilance.gc-dental.com. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person

GC UNITED KINGDOM Ltd

Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS United Kingdom

Last revised: 11/2022

MELDUNGSUNTERSCHER VORKOMMENISSE

Wen Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Medizinische Sicherheitsbehörde.

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

sowie unsere interne Meldestelle Vigilance gc-dental.com Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Letzte Überarbeitung: 11/2022

Mise à jour : 11/2022

Última revisión: 11/2022

Ultima revisione: 11/2022

Última revisão: 11/2022

<p

GC Initial™ LiSi Block

LITHIUMDISILIKAT GLASKERAMIK CAD/CAM BLOK
Kun til bruk av tandlegefaglig personale i de anbefalte indikasjoner.

GC Initial LiSi Block er et lithium-disilicate-baseret dental-keramisk materiale type II, klasse 2.

INDIKASJONER FOR BRUG

1. Fasader
2. Kroner
3. Inlays
4. Onlays
5. Partielle kroner
6. Splintret krone over på et implantatbutant

DESIGN FOR PREPARATION
Ved design av restaureringer skal følgende retningslinjer for preparasjon og minimumsmål overholdes:

Prepareringsritiner for hekkeraumiske restaureringer

- 1) Preparer kanten som djup chamfer eller en avrundet skulder. (Fig. 1)
- 2) Undgå kant i direkte okklusjonskontakt med motstående tann.
- 3) Kontakt med antagonist måste tas i beaktende.
- 4) Den incisale kant på preparasjonen skal være mindst 1,0 mm (milling tool geometri) for at sikre optimal freasing under CAD/CAM framstilling.

(Fig. 1)

- 1) Hvis det er mulig, skal preparasjonen placeres i emaljen.
- 2) Reduktion i det cervikale og/eller labiale området med 0,6 mm og incisalkanten med 0,7 mm.

Anterior krone (Fig. 3)

- 1) Bredden på skulderen/chamferen skal være minst 1,0 mm.
- 2) Redusere den incisale kant med ca. 1,5 mm.
- 3) Redusere det vestibulære og/eller orala området med ca. 1,2 mm.

Inlay (Fig. 4)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,0 mm og en isthmsbredd på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter og vinkler skal afrundes.

Onlays (Fig. 5)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,0 mm og en isthmsbredd på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter og vinkler skal afrundes.
- 5) Sørg for mindst 1,0 mm reduksjon i overgangsområderne.

Posterior krone (Fig. 6)

- 1) Redusere den anatomiske formen og var uppårmåksam på ett.
- 2) Bredde på skulderen/chamferen skal være minst 1,0 mm.
- 3) Redusere den incisale krometredjedel – i det okklusale området, med circa 1,5 mm.

CAD/CAM-FRAMSTILLING
Vid hänvisar till respektive bruksanvisning för dessa färmaskiner.
Blokken kan bearbetas med godkänd CAD/CAM-system.

ENTERBARDEHEDNING OG POLERING
Før innleden og prøve og endelig restaurering. Hvis det er nødvendigt tilpasses proximal kontakten og okklusjon. GC Initial LiSi Block kan enten frases og etterfølgende poleres, eller frases og blømles til fæsteenhederne respektive instruktionsmanualer.

Blokken skal fremstilles med autorisert CAD/CAM systemer.

POLERING OCH FÄRDIGSTALLANDE
Avlägsna gjutkanalen och prova den slutliga restaureringen. Anpassa vid behov approximat och okklusional kontakt. Initial LiSi Block kan antingen frases eller poleras eller frases, glaseras och blömles.

GLANSFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning af LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZE OG FÄRGNING (Alternativ)
Før båtta resultatl, använd vär å avsedda GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains eller GC Initial IQ ONE SQIN*.

För att få en jämn och jämförbar färg är det rekommenderat att använda GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains eller GC Initial IQ ONE SQIN*.

PROCESAMENTO CAD/CAM
Consulte as instruções da unidade de esmerilar.

NOTA:
Os blocos podem ser processados com sistemas CAD/CAM respetivamente glassmábricas.

ABALIZADO E POLIMENTO
Remove a impresação e faça a prova da restauração final. Quando necessário, ajuste os contactos proximais e oclusais. O Initial LiSi Block pode ser esmerilado e polido ou esmerilado, vitrificado se aplicação de camaçadas e cozido.

POLIMENTO
Entretidañha genom att polera med lämpligt instrument, lågt värvtal och lått tryck. Välj pomerk på kanter och kontaktpunkter när du pudser och blömler.

Undgå överprövning av LiSi blokken.

Rengör restaureringen före cementering.

GLASFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning af LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZING AND COLORING (Optional)
Before final result, apply what you intended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

For a uniform and comparable color it is recommended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

PREPARACIÓN DE UTILIZACIÓN
Para la realización de la restauración exclusiva por un dentista profesional según las indicaciones.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

1. Facetas
2. Kroner
3. Inlays
4. Onlays
5. Parteles kroner
6. Krona eller splintkrona över på et implantatbutant

PREPARACIONES UTIFORANDE
Vid design av restaureringer skal fölge retningslinjer för preparasjon och minimumsmål överholdes:

Prepareringsritiner för hekkeraumiske restaureringer

- 1) Preparer kanten som djup chamfer eller en avrundet skulder. (Fig. 1)
- 2) Undgå kant i direkt okklusjonskontakt med motstående tann.
- 3) Kontakt med antagonist måste tas i beaktende.
- 4) Den incisale kant på preparasjonen skal være minst 1,0 mm (milling tool geometri) för att säkra optimal freasing under CAD/CAM framställning.

(Fig. 1)

- 1) Hvis det är muligt, ska preparasjonen placeras i emaljen.
- 2) Reduktion i det cervikale och/eller labiale området med 0,6 mm och incisalkanten med 0,7 mm.

Anterior krone (Fig. 3)

- 1) Bredden på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 2) Redusera den incisala kanten med ca. 1,5 mm.
- 3) Redusera det vestibulare och/eller orala området med ca. 1,2 mm.

Inlay (Fig. 4)

- 1) Beredt et breddningsdybde på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.

Onlays (Fig. 5)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,0 mm og en isthmsbredd på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.
- 5) Sørg for mindst 1,0 mm reduksjon i overgangsområderne.

Posterior krone (Fig. 6)

- 1) Redusera den anatomiska formen och var uppårmåksam på ett.
- 2) Bredde på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 3) Redusera den incisale krometredjedel – i det okklusala området, med circa 1,5 mm.

CAD/CAM-FRAMSTILLNING
Vid hänvisar till respektive bruksanvisning för dessa färmaskiner.
Blokken kan bearbetas med godkänd CAD/CAM systemer.

ENTERBARDEHEDNING OG POLERING
Før innleden og prøve og endelig restaurering. Hvis det er nødvendigt tilpasses proximal kontakten og okklusjon. GC Initial LiSi Block kan enten frases og etterfølgende poleres, eller frases og blømles til fæsteenhederne respektive instruktionsmanualer.

Blokken skal fremstilles med autorisert CAD/CAM systemer.

POLERING OCH FÄRDIGSTALLANDE
Avlägsna gjutkanalen och prova den slutliga restaureringen. Anpassa vid behov approximat och okklusional kontakt. Initial LiSi Block kan antingen frases eller poleras eller frases, glaseras och blömles.

GLANSFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning av LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZE OG FÄRGNING (Alternativ)
Før båtta resultatl, använd vär å avsedda GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains eller GC Initial IQ ONE SQIN*.

För att få en jämn och jämförbar färg är det rekommenderat att använda GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains eller GC Initial IQ ONE SQIN*.

PROSESAMIENTO CAD/CAM
Consulte as instruções da unidade de esmerilar.

NOTA:
Os blocos podem ser processados com sistemas CAD/CAM respetivamente glassmábricas.

ABALIZADO E POLIMENTO
Remove a impressão e faça a prova da restauração final. Quando necessário, ajuste os contactos proximais e oclusais. O Initial LiSi Block pode ser esmerilado e polido ou esmerilado, vitrificado se aplicação de camaçadas e cozido.

POLIMENTO
Entretidañha genom att polera med lämpligt instrument, lågt värvtal och lått tryck. Välj pomerk på kanter och kontaktpunkter när du pudser och blömler.

Undgå överprövning av LiSi blokken.

Rengör restaureringen före cementering.

GLANSFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning av LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZING AND COLORING (Optional)
Before final result, apply what you intended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

For a uniform and comparable color it is recommended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

PREPARACIÓN DE UTILIZACIÓN
Para la realización de la restauración exclusiva por un dentista profesional según las indicaciones.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

1. Facetas
2. Kroner
3. Inlays
4. Onlays
5. Parteles kroner
6. Krona eller splintkrona över på et implantatbutant

PREPARACIONES UTIFORANDE
Vid design av restaureringer skal fölge retningslinjer för preparasjon och minimumsmål överholdes:

Prepareringsritiner för hekkeraumiske restaureringer

- 1) Preparer kanten som djup chamfer eller en avrundet skulder. (Fig. 1)
- 2) Undgå kant i direkt okklusjonskontakt med motstående tann.
- 3) Kontakt med antagonist måste tas i beaktende.
- 4) Den incisale kant på preparasjonen skal være minst 1,0 mm (milling tool geometri) för att säkra optimal freasing under CAD/CAM framställning.

(Fig. 1)

- 1) Hvis det är muligt, ska preparasjonen placeras i emaljen.
- 2) Reduktion i det cervikale och/eller labiale området med 0,6 mm och incisalkanten med 0,7 mm.

Anterior krone (Fig. 3)

- 1) Breden på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 2) Redusera den incisala kanten med ca. 1,5 mm.
- 3) Redusera det vestibulare och/eller orala området med ca. 1,2 mm.

Inlay (Fig. 4)

- 1) Beredt et breddningsdybde på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.

Onlays (Fig. 5)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,0 mm og en isthmsbredd på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.
- 5) Sørg for mindst 1,0 mm reduksjon i overgangsområderne.

Posterior krone (Fig. 6)

- 1) Redusera den anatomiska formen och var uppårmåksam på ett.
- 2) Bredde på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 3) Redusera den incisale krometredjedel – i det okklusala området, med circa 1,5 mm.

CAD/CAM-FRAMSTILLNING
Vid hänvisar till respektive bruksanvisning för dessa färmaskiner.
Blokken kan bearbetas med godkänd CAD/CAM system.

ENTERBARDEHEDNING OG POLERING
Før innleden og prøve og endelig restaurering. Hvis det er nødvendigt tilpasses proximal kontakten og okklusjon. GC Initial LiSi Block kan enten frases og etterfølgende poleres, eller frases og blømles til fæsteenhederne respektive instruktionsmanualer.

Blokken skal fremstilles med autorisert CAD/CAM systemer.

POLERING OCH FÄRDIGSTALLANDE
Avlägsna gjutkanalen och prova den slutliga restaureringen. Anpassa vid behov approximat och okklusional kontakt. Initial LiSi Block kan antingen frases eller poleras eller frases, glaseras och blömles.

GLANSFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning av LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZING AND COLORING (Optional)
Before final result, apply what you intended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

For a uniform and comparable color it is recommended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

PREPARACIÓN DE UTILIZACIÓN
Para la realización de la restauración exclusiva por un dentista profesional según las indicaciones.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

1. Facetas
2. Kroner
3. Inlays
4. Onlays
5. Parteles kroner
6. Krona eller splintkrona över på et implantatbutant

PREPARACIONES UTIFORANDE
Vid design av restaureringer skal fölge retningslinjer för preparasjon och minimumsmål överholdes:

Prepareringsritiner för hekkeraumiske restaureringer

- 1) Preparer kanten som djup chamfer eller en avrundet skulder. (Fig. 1)
- 2) Undgå kant i direkt okklusjonskontakt med motstående tann.
- 3) Kontakt med antagonist måste tas i beaktende.
- 4) Den incisale kant på preparasjonen skal være minst 1,0 mm (milling tool geometri) för att säkra optimal freasing under CAD/CAM framställning.

(Fig. 1)

- 1) Hvis det är muligt, ska preparasjonen placeras i emaljen.
- 2) Reduktion i det cervikale och/eller labiale området med 0,6 mm och incisalkanten med 0,7 mm.

Anterior krone (Fig. 3)

- 1) Breden på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 2) Redusera den incisala kanten med ca. 1,5 mm.
- 3) Redusera det vestibulare och/eller orala området med ca. 1,2 mm.

Inlay (Fig. 4)

- 1) Beredt et breddningsdybde på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.

Onlays (Fig. 5)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,0 mm og en isthmsbredd på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.
- 5) Sørg for mindst 1,0 mm reduksjon i overgangsområderne.

Posterior krone (Fig. 6)

- 1) Redusera den anatomiska formen och var uppårmåksam på ett.
- 2) Bredde på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 3) Redusera den incisale krometredjedel – i det okklusala området, med circa 1,5 mm.

CAD/CAM-FRAMSTILLNING
Vid hänvisar till respektive bruksanvisning för dessa färmaskiner.
Blokken kan bearbetas med godkänd CAD/CAM system.

ENTERBARDEHEDNING OG POLERING
Før innleden og prøve og endelig restaurering. Hvis det er nødvendigt tilpasses proximal kontakten og okklusjon. GC Initial LiSi Block kan enten frases og etterfølgende poleres, eller frases, glaseras og blømles.

POLERING OCH FÄRDIGSTALLANDE
Avlägsna gjutkanalen och prova den slutliga restaureringen. Anpassa vid behov approximat och okklusional kontakt. Initial LiSi Block kan antingen frases eller poleras eller frases, glaseras och blømles.

GLANSFRÄNDING OG KARAKTERISERING (Valgfrit)
For glansfrænding, karakterisering og micro-layering har de dedikeret GC Initial Lustre Pastes NF/ONE* og GC Initial Spectrum Stains, eller GC Initial IQ ONE SQIN* anvendes for de bestemte tilfælde.

CEMENTERING

1. Etterspol med poler med et passende silbeinstrument, lav hastighed og minimale press arbefales.
2. Væl pømerk på kanter og kontaktpunkter når der pudses og blømles.
3. Undgå overprøvning av LiSi blokken.
4. Rengør restaureringen før cementering.

GLAZING AND COLORING (Optional)
Before final result, apply what you intended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

For a uniform and comparable color it is recommended to use GC Initial Lustre Paste NF/ONE*, GC Initial Spectrum Stains or GC Initial IQ ONE SQIN*.

PREPARACIÓN DE UTILIZACIÓN
Para la realización de la restauración exclusiva por un dentista profesional según las indicaciones.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

1. Facetas
2. Kroner
3. Inlays
4. Onlays
5. Parteles kroner
6. Krona eller splintkrona över på et implantatbutant

PREPARACIONES UTIFORANDE
Vid design av restaureringer skal fölge retningslinjer för preparasjon och minimumsmål överholdes:

Prepareringsritiner för hekkeraumiske restaureringer

- 1) Preparer kanten som djup chamfer eller en avrundet skulder. (Fig. 1)
- 2) Undgå kant i direkt okklusjonskontakt med motstående tann.
- 3) Kontakt med antagonist måste tas i beaktende.
- 4) Den incisale kant på preparasjonen skal være minst 1,0 mm (milling tool geometri) för att säkra optimal freasing under CAD/CAM framställning.

(Fig. 1)

- 1) Hvis det är muligt, ska preparasjonen placeras i emaljen.
- 2) Reduktion i det cervikale och/eller labiale området med 0,6 mm och incisalkanten med 0,7 mm.

Anterior krone (Fig. 3)

- 1) Breden på skulderen/chamferen skal vara minst 1,0 mm.
- 2) Redusera den incisala kanten med ca. 1,5 mm.
- 3) Redusera det vestibulare och/eller orala området med ca. 1,2 mm.

Inlay (Fig. 4)

- 1) Beredt et breddningsdybde på mindst 1,0 mm i fissumområdet.
- 2) Preparer ikke invaginatore.
- 3) Sørg for at kavitsvæggene danner en vinkel på 6° til tandens længdeaks.
- 4) Alle indiske kanter och vinkler skal afrundas.

Onlays (Fig. 5)

- 1) Der skal overholdes en præparationsdybde på mindst 1,